Kokai 3-234467(Attachment 1) Publication Date: Oct. 18, 1991

Application No.: 2-24393 Filing Date: Feb. 5, 1990

Applicant: Canon

Title: A Polishing Method of a Die Attaching Surface of a Stamper and its

Polishing Device

## Abstract:

(translation from upper right-column, line 7 to lower right-column, line 16, page 3)

The polishing platen 6 is rotatably positioned on a polishing unit which is not shown. An axis 6a is connected to an output terminal of a driver 9 provided on the polishing unit which comprises an electric motor 9, etc. to rotate the polishing plate 6 at a predetermined number of revolutions.

A disk—shaped polishing holder 7 with an axis 7a is detachably and rotatably attached to an unit and moves freely in the axis direction by a moving mechanism. The polishing holder 7 can apply predetermined pressure uniformly on a surface of the holding plate 2 which is on the opposite side to a surface where a stamper 1 is attached. A suction cup which is not shown is provided in the polishing holder 7 to hold the holding plate 2 by adsorption.

The rotation axis of the polishing holder 7 is displaced from the rotation axis of the polishing platen 6. When the polishing platen 6 rotates, the polishing holder 7 rotates in a opposite direction. Thus, a die attaching surface la of the stamper 1 and the polishing cloth 5 on the polishing platen 6 are ground to each other. When polishing, liquid slurry is dropped on the polishing cloth 5 in a predetermined proportion.

A surface 2a to be measured is formed in a ring shape around the outside of a portion of the surface of the holding plate 2 where the stamper 1 is attached. The surface 2a to be measured is parallel with the die attaching surface 1a and is opposed to the polishing cloth 5.

A window glass 4 is inserted into an attachment hole 6b which is formed at an appropriate portion of the polishing platen 6 such that the window glass 4 is slightly behind the surface of the polishing cloth 5 affixed to the polishing platen 6 to form almost the same plane. The surface of the window glass 4 is not covered with the polishing cloth 5 and is exposured.

A sensor 3a of an optical displacement measuring device 3 is inserted into the attachment hole 6b below the window glass 4. Measurement light 3d passes through the window glass 4 and irradiates the surface 2a to be measured.

The measurement light 3d moves as the polishing plate 6 rotates, and crosses the surface 2a to be measured twice in a rotation. The measurement light 3d irradiates the surface 2a to be measured every time the light 3d crosses the surface 2a.

The sensor 3a is connected to a calculation element 3b in the optical displacement measurement device 3 via a slip ring or others which is not shown.

Based on the measured signal from the sensor 3a, the calculation element 3b calculates a measured value of a displacement of the surface 2a in a direction orthogonal to the die attaching surface 1a. The calculated values are input to a control unit 8.

The control unit 8 are known in the art which is allowed to set a polishing dimension and to stop the driving portion 9 when the measured value reaches the polishing dimension. (Fig. 1 and Fig. 2)

## 19日本国特許庁(JP)

11) 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-234467

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月18日

B 24 B 37/04 7/04 49/12

D B 6581-3C 7234-3C 7908-3C

> 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

会発明の名称

スタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機

願 平2-24393 ②特

22出 願 平2(1990)2月5日

⑫発 明 者

秋 野 īF 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

勿出 颐 キャノン株式会社 個代 理 人

弁理士 若 林

紐

## 1. 発明の名称

スタンパの金型取付面の研磨方法およびそ の研磨機

## 2. 特許請求の範囲

1. 研磨機を使用するスタンパの金型取付面の 研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研慶中、光学式変位計により前記スタンパの金 型取付面の研磨量を常時測定してその測定値が前 記研磨代寸法に違したときに前記研磨機を停止さ せることを特徴とするスタンパの金型取付面の研 磨方法。

2.保護盤に被着しているスタンパの金型取付 面と研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに擂 標させる研磨機において、

前記金型取付面と平行に前記保護盤に形成され た測定面と、

該測定面に測定光を照射する前記研磨定盤に設 置された光学式変位計のセンサと、

該センサの御定信号に基づいて前記金型取付面 に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を 常時演算して求める前記光学式変位計の演算部 ۴.

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定 値が該研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停 止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とす るスタンパの金型取付面の研磨機。

## 3. 発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、各種の情報信号が記録されたコンパ クトディスクや光ディスク等の情報記録盤の複製 基板を成形するためのスタンパの研磨に関し、特 に該スタンパをプレス用もしくは射出成形用の金 型に取り付けるためのスタンパの金型取付面の研 磨方法およびその研磨機に関するものである。

## [従来の技術]

従来、スタンパの金型取付面と研磨クロスとを

互いに捜視させる研磨機を使用したスタンパの金 型取付面の研磨方法には、次のものがある。

まず、マイクロメータ、超音波厚さ計、渦電流厚さ計、光学式変位計等を用いて測定した研題前のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて研磨代寸法を求める。

該研磨代寸法と経験的に求めておいた研磨レート(単位時間当たりの研磨量、例えば1.0 μ ■ / 分など。)とから、誤差を見込んで研磨時間を計算して前記研磨機のタイマーに設定する。

該タイマーにより研磨機が自動停止するまで前 記スタンパの金型取付面の研磨をする。

該研磨を終えたのち、スクンパを洗浄してその厚さを測定する。その測定値が前記所定のスタンパの厚さに達していれば研磨をそのまま終了し、そうでなければ前記研磨レートを修正して同じ工程を前記所定のスタンパの厚さに違するまで繰り返す。

#### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明のスタンパの 金型取付面の研算方法は、

研磨機を使用するスタンパの金型取付面の研磨 方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研磨中、光学式変位計により前記スタンパの金型取付面の研磨量を常時測定してその測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させることを特徴とするものである。

本発明のスタンパの金型取付面の研磨機は、

保護盤に被看しているスタンパの金型取付面と 研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに摺標さ せる研磨機において、

前記金型取付面と平行に前記保護盤に形成された測定面と、.

該測定面に測定光を照射する前記研磨定盤に設置された光学式変位針のセンサと、

## [発明が解決しようとする雄態]

上記従来の技術では、実際の研磨レートは、研磨クロスの目詰まり度、スタンパの金型取用のなる型取のの温度等の詰条件により研磨のでは、あらかじめ経験的に求められていた。 ひかっとは差異が生じてを見られていたがが定したがができませばならないという問題点がある。 さらに多大の時間がかるという問題点がある。 さらに多大の時間がかるというにある。 かっというにある。 かっというにある。 かっというにある。 さらに多大の時間がかるというにある。 かっというにある。 かっというにある。

本発明は、上記従来の技術の問題点に鑑みてなされたものであり、研磨を終えるたびに、スタンパの洗浄とその厚さの測定とを繰り返す必要のない、研磨時間の短いスタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機を提供することを目的とするものである。

該センサの測定信号に基づいて前記金型取付面に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を常時演算して求める前記光学式変位計の演算部と

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とするものである。

## [作用]

上記のように構成された本発明のスタンパの金 型取付面の研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値である研磨代寸法は、スタンパの金型取付面が研磨により削り取られるべき寸法である。したがって、研磨中、光学式変位計によりスタンパの金型取付面の研磨量が常時測定されてその測定値が前記研磨代寸法に違したときに、前記所定のスタンパの厚さが得られる。

また、本発明のスタンパの金型取付面の研磨機

において、

測定面は、スタンパが被替している保護館に形成されているので、該スタンパの金型取付面に垂直な方向の該測定面の変位量は、該金型取付面の研磨量である。

したがって、光学式変位計は、前記研磨量を 常時測定してその測定値を求めていることにな る。

制御ユニットに前記研磨代寸法を設定して研磨を開始すると、該制御ユニットは前記測定値が前記研磨代寸法に違したときに研磨機を停止させるので、所定のスタンバの厚さが得られる。

#### [実施例]

本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

まず、本発明の方法の実施に使用するスタンパの金型取付面の研磨機の第1実施例について説明する。

第1図および第2図において、スタンパ1は、 情報信号をカッティングしたガラス原盤上にニッケルを500~2000人の厚さに素着して導電化し

る。

また、該研磨ホルダ7は、前記研磨定盤6の回転中心軸とずれた位置にその回転中心軸があり、研磨定盤6が回転することにより、その回転とは反対回りの回転をする。これにより前記スタンパ1の金型取付面1 a と前記研磨クロス5とが互いに掲換して研磨される。該研磨に際しては、液体の研磨剤が設定された割合で前記研磨クロス5に

測定面2 a は、前記保護盤2のスタンバ1が被 着している面より外側の面に環状に形成されてお り、前記金型取付面1 a と平行で前記研磨クロス 5 に対向している。

ガラス板4は、前記研磨定盤6に張られた研磨 クロス5の表面からわずかに後退してほぼ同一平 面を形成するように該研磨定盤6の適宜郎位に形 成された取付孔6bに嵌着されており、その表面 は前記研磨クロス5が張られることなく露出して いる。

光学式変位計(例えば、株式会社キーエンス製

た後、その上に電貨によりニッケルを305~330 μ = の厚さに電着して形成したものであり、前記 ガラス原盤そのものである円盤状の保護盤2に剥 離されずにそのまま被着されている。また、該ス タンパIの金型取付面1 a は、研磨定盤6に張ら れた研磨クロス5に当接する。

前記研磨定盤6は、図示しない研磨機本体(以下、単に「本体」という。)に回転可能に設置されており、その軸部6aは、電動モータ等から構成される本体に設けられた駆動部9の出力軸に接続され、設定された回転数で研磨定盤6を回転させる。

一方、本体に着脱かつ回転自在に装着された軸部である有する円盤状の研磨ホルダでは、図示の対象動機構により軸方向に移動自在であり、反対に保護盤2のスタンバ1が被着して設定である。反対に対して設定研磨定盤6に対して設定研算にから、また、変が埋設されており、銀行では図示しない吸盤が埋設されており、銀行により前記保護盤2を吸着することにより保持

の光学式変位センサ P A シリーズ。) 3 のセンサ 3 a は、前記取付孔 6 b の前記ガラス板 4 より下 方に嵌着されており、その測定光 3 d は、該ガラス板 4 を透過して前記測定面 2 a を照射可能である。

前記測定光3 d は、研磨定盤 6 の回転に伴って 移動し、1 回転する間に前記測定面 2 a と 2 回交 差するので、その交差のたびに該測定面 2 a を照 射することになる。

前記センサ38はコード3cおよび不図示のス リップリング等を介して前記光学式変位計3の損 算郎3bに接続されている。

該領算部3 b は、前記センサ3 a の補定信号に基づいて前記金型取付面1 a に垂直な方向の前記 測定面 2 a の変位量の測定値を常時資算して求め、制御ユニット8 に入力するものである。

本体に設けられた該制御ユニット8は、ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に達したときに前記驅動都9を停止させて研磨を終了させる機能を有する公知のものであ

る.

つぎに、本実施例を用いたスタンパの金型取付 面の研磨方法の実施例について説明する。

まず、研磨前のスタンパ1の厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さ、例えば295 με を減じて得た値を研磨代寸法として制御ユニット8に設定する。

つぎに、研磨ホルダ7に、保護盤2のスタンバ 1 が被着している面と反対側の全面を当接させて 鉄保護盤2を吸着により保持させ、酸化アルミニ ウム研磨剤(例えば、商品名ポリプラ700。)を毎 分50g1の割合で研磨クロス5に満下させ始め る。その後、前述した移動機構を操作して前記研 磨ホルダ7を移動させ、スタンバ1の金型取付面 1aを前記研磨クロス5に圧力100g/cg²で押圧さ せ、光学式変位計3のセンサ3aの測定光3dの 焦点調整を行なう。その状態で研磨定盤6を駆動 部9により回転数60 гpu で回転させ研磨を開始 する。

研磨中、光学式変位計3の痕算部3bは、前

**3.** 

また、保護盤に接着剤を介して被着している研 磨前のスタンパの厚さを超音波厚さ計により測定 してその厚さが318 μ m であったものを、研磨代 寸法を23μm として設定し、さらに研磨の摘 下割合、研磨ホルダ7の圧力および研磨定盤6の 回転数の値をそれぞれ第1実施例と同一に設定し て研磨をしたところ、研磨開始から終了までに要 した時間は22分間であった。研磨後のスタンパ 記センサ 3 a の測定信号に基づいて、金型取付面 1 a に垂直な方向の測定面 2 a の変位量の測定値を常時演算して求め、前記制御ユニット 8 に入力する。該制御ユニット 8 は、前記測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記駆動部 9 を停止させ研磨を終了させる。

また、ガラス原盤に被着している研磨前のスタンパの厚さを超音波厚さ計により測定してその厚さが 320 μm であったものを、上記方法に従って、研磨代寸法を 2.5 μm と設定して研磨をしたところ、研磨開始から終了までに要した時間は 2.8 分間であった。また、研磨後のスタンパの厚さを前記超音波厚さ計で数個所測定してみたところ、294 ~296 μm の値が得られた。

なお、前記所定のスタンパの厚さは295 μ m に 限る必要はなく、また、前記研磨剤の摘下割合、 研磨ホルダ 7 の圧力および研磨定盤 6 の回転数 は、上記以外の通宜値にそれぞれ設定可能である。

本発明の研磨機の第2実施例について説明す

の厚さを前記超音波厚さ計で数個所測定してみた ところ、293~297 μα の値が得られた。

つぎに、本発明の第1 および第2 実施例と比較 するために行なった、従来の技術の欄で説明した 方法によるスタンパの金型取付面の研磨の一例に ついて説明する。

まず、電鉄後のスタンパの厚さを超音波厚さ計で測定したところ315 μ m であった。研密により仕上げようとする目標値を295 μ m と設定し、研磨機の研磨レートを実績値から1.0 μ m // 分とした。鉄研磨時間を研磨機の分割で、過剰研磨しないよう考慮して研磨時間を研磨機のタイマーに設定し、また、研磨ホルダの圧力、酸化マーに設定し、また、研磨ホルダの圧力に設定し、また、研磨ホルダの圧力に設定した。新記を第1 および第2 実施例と同一に設定して研磨を開始した。前記タイマーにより研磨機が停止した後、スタンパを洗浄してその厚さを前記を開始した。前記タイマーにより研磨機が停止した後、スタンパを洗浄してその厚さを前記を行きませる。305 μ m であった。

ついで、前記研磨レートを0.7 μ ■ /分に修正

特開平3-234467(5)

し、あらたに研磨時間を15分として研磨機のタイマーに設定し、再び同様に研磨を開始した。研磨機が停止したのち、スタンパを洗浄してその厚さを前記超音波厚さ計で測定したところ、291 μ であった。

研磨開始から終了までに要した時間は、全体で50分であり、研磨終了時のスタンパの厚さは前記目標値より4μ■ 薄く仕上がった。

以下に本発明の各実施例と従来の技術の欄で説明した方法とを比較した結果について説明する。

本発明の第1実施例に示したスタンパの厚さの仕上寸法は、294~296 μ m であり、また第2実施例のそれは、293~297 μ m であり、従来の方法に比較して仕上寸法精度が高い。また、研磨開始から終了までに要する時間も、第1実施例では28分間、第2実施例では22分間であり、従来の方法に比較して非常に短い。

なお、第1および第2実施例では、スタンパの 付りにガラス板やシリコンウエハー等を研磨する

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施例の要部断面図、第 2図は本発明の第1および第2実施例の構成を説明するためのブロック図、第3図は本発明の第2 実施例の要部断面図である。

1. 21 - スタンパ、

1 a, 2 1 a ··· 金型取付面、

2. 22~保護盤、

3 … 光学式変位計、

3 a … センサ、

3 b --- 演算部、

3 c -- = - F.

4 … ガラス板、

5 … 研磨クロス、

6 … 研磨定盤、

6 b … 取付孔、

7 … 研磨ホルダ、

8 …削御ユニット、

9 … 販助部。

特許出願人 キャノン株式会社 代 理 人 弁理士 若 林 忠 ことも可能であり、同様の仕上寸法精度が確保で きる。

## [発明の効果]

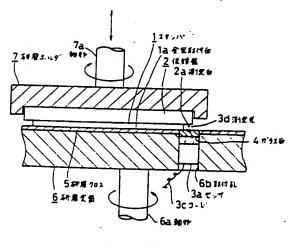
本発明は、以上説明したとおり構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

光学式変位計は、研磨を中断せずに研磨中のスタンパの金型取付面の研磨量を常時測定することができる。

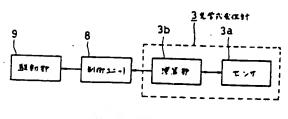
これにより、従来の如く経験的に求める研磨 レートを採用した研磨と該研磨後のスタンパの厚 さの測定とを繰り返し行なう必要がなくなるの で、研磨開始から終了までに要する時間が大幅に 短縮できる。

また、前記測定が不必要となるので洗浄時ある いは測定時にスタンパに傷が付くことがなくな る。

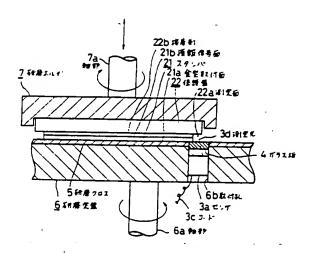
さらに、不確定な前記研磨レートではなく測定 分解能の高い光学式変位計を使用するので、 スタ ンパの厚さの仕上寸法精度を高めることができ、 過剰研磨によるスタンパの不良発生も防止でき



· 第 1 図



第 2 図



第 3 図

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-234467

(43) Date of publication of application: 18.10.1991

(51)Int.CI.

B24B 37/04

B24B 7/04

B24B 49/12

(21)Application number: 02-024393

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

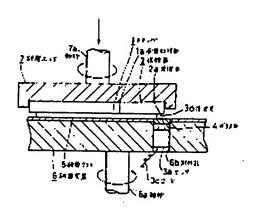
05.02.1990

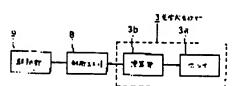
(72)Inventor: AKINO SHOJI

# (54) POLISHING METHOD OF METAL MOLD MOUNTING SURFACE OF STAMPER AND POLISHING MACHINE THEREFOR

## (57) Abstract:

PURPOSE: To highly shorten the time required from polishing start to finish by providing an arithmetic part of an optical displacement gauge for continually calculating and determining the measurement value of displacement quantity of a measuring surface orthogonal to a metal mold mounting surface on the basis of the measurement signal of a sensor. CONSTITUTION: A value obtained by subtracting the determined thickness of a stamper 1 to be finished by polishing from the thickness of the stamper prior to polishing is taken as a polishing margin, and then polishing is started. The polishing quantity of the metal mold mounting surface 1a of the stamper 1 is continually measured by an optical displacement gauge 3 during polishing, and when the measurement value reaches the polishing margin, a polishing machine is stopped by a control unit 8.





## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office